(JP) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭58--116165

Int. Cl.³
 B 41 J 3/04

職別記号 103 庁内整理番号 7810-2C ❸公開 昭和58年(1983)7月11日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

❷インク噴射ヘッド

願 昭56-215330

②出 願 昭56(1981)12月29日

@発 明 者 杉谷博志

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号キャノン株式会社内

@発明者 松田弘人

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号キヤノン株式会社内

⑫発 明 者 池田雅実

東京都大田区下丸子3丁目30番

2 号キヤノン株式会社内

⑪出 願 人 キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号

個代 理 人 弁理士 丸島儀一

男 韻 書

1. 発明の名称

②特

インク吸射ヘッド

2. 特許請求の範囲

インク吐出圧発生素子を個えたインク通路の 1つに対し、近接した2以上のインク吐出孔を 配設して以ることを特徴とするインク質射へァ ド。

3. 発明の詳細な説明

本発明はインク噴射へッド、とりわけ、記録 用のインク病を形成するのに適用されるインク 噴射へッドに関する。

一般に、インクと呼ぶ配量液を各種の方式 (例えば、静電吸引力を利用する方式や圧電素子の機械的振動を利用する方式等が知られている。)によって数細を吐出孔から噴出させて小 類化し、との小調を紙等の被配録面に付着させ て記録を行なう所聞、インクジェット記録方式 に於ては、とりわけ、印字品位を向上させる目 的から被配録面に打ち込まれるインクドットの 密度を高めること(つまり、ドットが連続して いる方が印字品位は良好である。)が重要な課 ビアネス

しかしながら、従来に於ては、創造技術上の 割約から、高密度インタドットを形成し得るインタ噴射へッドを得るととは極めて困難をとと であった。

本発明は、新かる従来技術の解決し得なかった課題を解決することを、目的とする。 換言すれば、本発明の主たる目的は、高密度インタドットを安定して形成し得ると共に、 等型でコンパクトに構成されるインク噴射ヘッドを提供することにある。

斯かる目的を達成する本発明のインタッ射へ ッドは、インタ吐出圧発生素子を備えたインタ 通路の1つに対し、近接した2以上のインタ吐 出孔を配数して成ることを特徴にしている。

以下、図面を用いて本発明の実施例を詳細に説明する。

特開昭58-116165(2)

第 1 図(e), (b), (e)によって本発明の一実施資を示す..

第1図(a)は、一実施例としてのインク噴射へッドの外数斜視図であり、第1図(b),(c)は共作、第1図(a)のX, X難に於ける切断面図である。

設、互大に丘接して配設することも可能である。 父、これに加えて、インク吐出孔毎に案子2 を対応させる様に変形することも可能である。 つまり、第1回(g)と同様に、一つのインク室も 内に、インク吐出孔と同じ鰯数の互大に分解した 菓子2を配設することも可能である。

膜とAs 、Au等の導電膜を交互に設備していく過程に於いて導電膜をフォトリングラフィによって所葉の配線パターンにして構成する多層配盤技術等を利用することができる。

そして、3は基板1と同様の素材から成るス ペーサーであり、とのスペーサー3の中央都を くり抜くことによって菓子2の上方にインクロ 4 が形成され、とのインク宝 4 内には基板 1 の 一部に設けた不図示の貫通孔を通してインタ場 管5よりインクが供給される様になっている。 尚、前記導管ををスペーサー3の一部化基盤さ せるとともできる。又、導管5の設置偶数も図 示例(1個)のみに限定されない。 6 は、その 厚さ方向に貫通したインク吐出孔?a.7bゃ 飲けた平板であり、 とれる 前配益板 1 と興機の 素材から成るものである。 そして前記したイン ク吐出孔7 a , 7 b は微細加工技術の許す繰り 近級させて配数することができ、その個数も屋 示例に限定されるものではなく、(一つのイン 夕宜4 に対して) 3 以上、 何えば3 個~5 価値

次に、第2図(a),(b),(c)によって、別の実施 例を説明する。

第2副(4)は、別の実施例としてのインタ噴射

へ、ドの外級針視図であり、第2図(b), (a) 仕共 に、第2図(a)のY, Y線に於ける切断面図である。 図に於て、11は第1図の基板1に、12は 第1図のインク吐出圧発生素子2に、13は第 1図のスペーサー3に、14a,14b,14c,14d は何 れも第1図のインク窟4に、15は第1図の事 質5に、16は第1図の平板6に、又、17a, 17b,17e,17d,17e,17f,17g,17b は何れも第1 図 のインク吐出孔に失々相当する構成要素であり、 各々の詳細は第1図に就いて説明されていると

尚、この第2図4示例に放ても、第1図4示例と同様に、各インク吐出孔 17a , … , 17k は、数線加工技術の許す限り近接させて図示の如く 直線状若しくは不図示のジグザグ状に配設する ことができ、その悩数も図示例に限定されるも のではをく、(一つのインタ線に対して) 3 以

シりである。

特開昭58~116165(3)

上、例えば3個~5個程度、互応近接して配設 することも可能である。

又、これに加えて、第1回本示例と同様にインク世出孔毎に分離された本子12を対応させる様に変形することも可能である。つまり、第2回(c)と同様に、一つのインク型例えば14m内に、インク吐出孔と同じ個数の互が分離した素子12を配散することも可能である。

3. しかも、インク吐出孔の高密度、微細加工 は比較的容易なことであるから、ヘッド自体 の製金を容易且つ歩留り良く行えことができ る。等の効果が得られる。

4. 図面の16単本説明

第1図(a),第1図(b),及び終1図(c)は、何れ (a)は、一米施例としてのインク喚射へすどの外 観針視図、第1図(b)及び第1図(c)は共に、第1 図(a)のX, X数に於ける切断面図である。

第2図(a), 第2図(b)及び342図(c)は、何れも本発明に係る他の実施例の説明図であり、第2図(a)は長尺型インク噴射へ、ドの外観針視図、
第2図(b)及び第2図(c)は共に、第2図(a)のY,

第2図(1)及び第2図(1)は天代、第2図(1)の1
Y記に於ける切断面図である。

Mに於て、2,12はインク吐出圧発生業子、4,14a,14b,14c,14d,はインク室、7a,7b,17a,17b,17c,17d,17e,17f,17g,17bはインク吐出孔である。

連続線による印字を視覚することができるものである。

又、第2図々示例の様々長尺へ、ド、例えば A4サイズの配録紙の殺方向の長さとほど等長 のインク吐出孔列を備えた長尺へ、ドを用いる 場合には、走査回数が1回で済むので、第1回 々示例のへ、ドを用いる場合に被べて印字所要 時間をかなり短縮することができる。

図に、解1図(c)又は解2図(c)に於て例示された互に分離された複数個のインク吐出圧発生素子2、12を作動させる方式としては、同時又は順次の何れの作動方式を採用しても良い。

以上の実施例によって説明したとおり、本発明によれば、

- 特化印字の縦方向に於て高密度に集積されるインクドットが形成できる為、従来にない 良品位の印字を得ることが可能である。
- 2. 又、インク吐出孔がインク吐出圧発生業子 に極近級して高密度に配列されている為、 動配してコンパクトに構成できる。





